

名 称：第9回触媒劣化セミナー

主 催：化学工学会 反応工学部会 触媒反応工学分科会

協 賛：触媒学会 工業触媒研究会

日 時：2015年11月25日(水) 13時～17時30分

会 場：東京工業大学田町キャンパス イノベーションセンター (1F 国際会議室)

(〒108-0023 東京都港区芝浦 3-3-6)

JR 山手線・京浜東北線 田町駅 徒歩2分

(URL: <http://www.titech.ac.jp/maps/tamachi/>)

講演題目及び講師(詳細は、<http://www2.scej.org/cre/catal/> にアップいたします)

13:00～13:05

主催者挨拶

13:05～14:00

産総研東北センター 長谷川泰久 先生

「ゼオライト分離膜の熱的・化学的安定性について」

14:00～14:55

JX 日鉱日石エネルギー 古田 智史 先生

「水素社会に対する JX の取り組みと、白金の高分散維持による脱水素触媒の劣化抑制」

14:55～15:05

休憩

15:05～16:00

コスモ石油 坂 祐司 先生

「流動接触分解 (FCC)装置における劣化要因およびその対応策」

16:00～16:55

神奈川大学 上田 渉 先生

「レドックス機能をもつ細孔性複合酸化物結晶のアルカン選択酸化触媒能」

16:55～17:00

閉会の挨拶

17:30～

懇親会(講演会終了後、同じ会場で開催します。詳細は当日御案内します。)

講演会参加費：化学工学会会員および協賛学会会員：2,000円、賛助会員：無料

学生：無料、その他：5,000円

懇親会参加費：4,000円

申込方法：電子メールにて氏名、所属、連絡先(住所、電話、電子メールアドレス)、講演会および懇親会双方の出欠を明記の上、下記へお申し込み下さい。

多湖 輝興 (E-mail: ttago@chemeng.titech.ac.jp) : 申込締切日 11月18日(水)

お問い合わせ先：

東京工業大学 大学院理工学研究科 化学工学専攻

多湖 輝興 (E-mail: ttago@chemeng.titech.ac.jp)